

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>         | <b>Sektion</b>      | <b>Sektion G — Physik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>G03</b>       | <b>Klasse</b>       | <b>Fotografie; Kinematografie; vergleichbare Techniken unter Verwendung von nicht optischen Wellen; Elektrografie; Holografie [4]</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>G03F</b>      | <b>Unterklasse</b>  | <b>Fotomechanische Herstellung strukturierter oder gemusterter Oberflächen, z.B. zum Drucken, zum Herstellen von Halbleiterbauelementen; Materialien dafür; Kopiervorlagen dafür; Vorrichtungen besonders ausgebildet dafür (Lichtsetzmaschinen B41B; lichtempfindliche Materialien oder fotografische Verfahren G03C; Elektrografie, lichtempfindliche Schichten oder Verfahren dafür G03G)</b> |
| <b>G03F 1/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Kopiervorlagen für die fotomechanische Herstellung von strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. Masken, Fotomasken oder Zielmarken; zugehörige Maskenrohlinge oder Pellicles; besonders hierfür ausgebildete Behälter; Herstellung derselben [1, 3, 2006.01, 2012.01]</b>                                                                                                            |
| G03F 1/20        | 1-Punkt Untergruppe | . Masken oder Maskenrohlinge zur Abbildung mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. mittels Elektronenstrahlung; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03F 1/22        | 1-Punkt Untergruppe | . Masken oder Maskenrohlinge zur Abbildung mittels Strahlung von 100 nm oder kürzerer Wellenlänge, z.B. Röntgen-Masken, EUV-Masken; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                              |
| G03F 1/24        | 2-Punkt Untergruppe | . . Reflexionsmasken; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G03F 1/26        | 1-Punkt Untergruppe | . Phasenverschiebungsmasken (PSM); PSM-Rohlinge; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G03F 1/28        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit drei oder mehr unterschiedlichen Phasen auf derselben PSM; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03F 1/29        | 2-Punkt Untergruppe | . . Rim-PSM oder Outrigger-PSM; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03F 1/30        | 2-Punkt Untergruppe | . . Alternierende PSM, z.B. Levenson-Shibuya-PSM; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 1/32        | 2-Punkt Untergruppe | . . Abschwächende PSM (attenuating PSM, att PSM), z.B. PSM mit einem halbdurchlässigen Phasenverschiebungsbereich, Halbton-PSM; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03F 1/34        | 2-Punkt Untergruppe | . . Phasenkanten-PSM, z.B. chromlose PSM; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G03F 1/36        | 1-Punkt Untergruppe | . Masken mit Strukturen zur Proximity Correction; Herstellung derselben, z.B. Entwurfsprozesse (Optical Proximity Correction [OPC]) [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G03F 1/38        | 1-Punkt Untergruppe | . Masken mit Hilfsstrukturen, z.B. speziellen Beschichtungen oder Ausrichtungsmarken oder Prüfmacken; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G03F 1/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . Besonderheiten, die auf die elektrostatische Entladung [ESD] bezogen sind, z.B. antistatische Beschichtungen oder ein elektrisch leitfähiger Metallmantel, der das Äußere des Maskensubstrates umschließt [2012.01]                                                                                                                                                                          |
| G03F 1/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . Strukturen für Ausrichtung, Registrierung oder Identifizierung der Maske, z.B. Ausrichtungsmarken auf den Maskensubstraten [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03F 1/44        | 2-Punkt Untergruppe | . . Prüfstrukturen oder Messstrukturen, z.B. Gitterstrukturen, Strukturen zur Fokusüberwachung, Sägezahnkalen oder Kerbskalen [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G03F 1/46        | 2-Punkt Untergruppe | . . Antireflexbeschichtungen [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| G03F 1/48        | 2-Punkt Untergruppe | . . Schutzbeschichtungen [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03F 1/50        | 1-Punkt Untergruppe | . Maskenrohlinge, die nicht durch die Gruppen G03F 1/20-G03F 1/26 abgedeckt werden; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G03F 1/52        | 1-Punkt Untergruppe | . Reflektoren [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G03F 1/54        | 1-Punkt Untergruppe | . Absorber, z.B. opakes Material [2012.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03F 1/56        | 2-Punkt Untergruppe | . . Organische Absorber, z.B. Fotolack [2012.01]                                                                                                                                                       |
| G03F 1/58        | 2-Punkt Untergruppe | . . mit zwei oder mehr verschiedenen Absorberschichten, z.B. Mehrlagenabsorber [2012.01]                                                                                                               |
| G03F 1/60        | 1-Punkt Untergruppe | . Substrate [2012.01]                                                                                                                                                                                  |
| G03F 1/62        | 1-Punkt Untergruppe | . Pellikel oder Pellikelanordnungen, z.B. Anordnung eines Pellikels auf einem Stützrahmen; Herstellung derselben [2012.01]                                                                             |
| G03F 1/64        | 2-Punkt Untergruppe | . . charakterisiert durch die Rahmen, z.B. deren Struktur oder Material [2012.01]                                                                                                                      |
| G03F 1/66        | 1-Punkt Untergruppe | . Behälter, besonders ausgebildet für Masken, Maskenrohlinge oder Pellikel; Herstellung derselben [2012.01]                                                                                            |
| G03F 1/68        | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellungsprozesse, die nicht durch die Gruppen G03F 1/20-G03F 1/50 abgedeckt sind [2012.01]                                                                                                       |
| G03F 1/70        | 2-Punkt Untergruppe | . . Anpassung des grundlegenden Entwurfs oder des Aufbaus der Masken an die Anforderungen des lithografischen Prozesses, z.B. Zweischrittkorrektur von Maskenmustern für Abbildungsverfahren [2012.01] |
| G03F 1/72        | 2-Punkt Untergruppe | . . Reparatur oder Korrektur von Maskenfehlern [2012.01]                                                                                                                                               |
| G03F 1/74        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. fokussierter Ionenstrahl [2012.01]                                                                                                                    |
| G03F 1/76        | 2-Punkt Untergruppe | . . Erstellen von Mustern auf Masken durch Abbildungsverfahren [2012.01]                                                                                                                               |
| G03F 1/78        | 3-Punkt Untergruppe | . . . mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. Elektronenstrahlung [2012.01]                                                                                                                         |
| G03F 1/80        | 2-Punkt Untergruppe | . . Ätzen [2012.01]                                                                                                                                                                                    |
| G03F 1/82        | 2-Punkt Untergruppe | . . Hilfsprozesse, z.B. Reinigen [2012.01]                                                                                                                                                             |
| G03F 1/84        | 3-Punkt Untergruppe | . . . Überprüfen [2012.01]                                                                                                                                                                             |
| G03F 1/86        | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mittels Strahlung geladener Teilchen [2012.01]                                                                                                                                                 |
| G03F 1/88        | 1-Punkt Untergruppe | . hergestellt mittels fotografischer Arbeitsgänge, um Kopiervorlagen zu bilden, die ein Relief simulieren [2012.01]                                                                                    |
| G03F 1/90        | 1-Punkt Untergruppe | . hergestellt durch Montageverfahren [2012.01]                                                                                                                                                         |
| G03F 1/92        | 1-Punkt Untergruppe | . hergestellt ausgehend von Druckflächen [2012.01]                                                                                                                                                     |
| <b>G03F 3/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Farbtrennung; Berichtigung des Farbwertes (fotografische Kopierapparate allgemein G03B) [1, 2006.01]</b>                                                                                            |
| G03F 3/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Retuschieren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                      |
| G03F 3/04        | 1-Punkt Untergruppe | . durch fotografische Verfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                           |
| G03F 3/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Maskieren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| G03F 3/08        | 1-Punkt Untergruppe | . durch fotoelektrische Mittel [1, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| G03F 3/10        | 1-Punkt Untergruppe | . Prüfen des Farbwertes oder Tonwertes der Auszugsnegative oder Auszugspositive [1, 2006.01]                                                                                                           |
| <b>G03F 5/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Rasterverfahren; Raster dafür [1, 2006.01]</b>                                                                                                                                                      |
| G03F 5/02        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Projektion (Kameras G03B) [1, 2006.01]                                                                                                                                                         |
| G03F 5/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Wechsel der Rasterwirkung [1, 2006.01]                                                                                                                                                       |
| G03F 5/06        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Wechsel der Blendenwirkung [1, 2006.01]                                                                                                                                                      |
| G03F 5/08        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Linienraster [1, 2006.01]                                                                                                                                                                    |
| G03F 5/10        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Kreuzlinienraster [1, 2006.01]                                                                                                                                                               |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03F 5/12        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch andere, z.B. Kornraster [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G03F 5/14        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Kontaktverfahren [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G03F 5/16        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch graue Halbtone raster [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G03F 5/18        | 2-Punkt Untergruppe | . . durch Farb-Halbtone raster [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G03F 5/20        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Raster für Tiefdruck [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| G03F 5/22        | 1-Punkt Untergruppe | . durch Kombination verschiedener Raster; Beseitigung von Moire. [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G03F 5/24        | 1-Punkt Untergruppe | . durch mehrfache Belichtung, z.B. Kombination von Strichraster und Linienraster [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>G03F 7/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Fotomechanische, z.B. fotolithografische Herstellung von strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. Druckflächen; Materialien dafür, z.B. mit Fotolacken [Resists]; Vorrichtungen besonders ausgebildet dafür (Fotolackstrukturen für spezielle Herstellungsverfahren siehe die entsprechenden Stellen z.B. B44C , H01L , z.B. H01L 21/00 , H05K) [1, 3, 5, 2006.01]</b> |
| G03F 7/004       | 1-Punkt Untergruppe | . Lichtempfindliche Materialien (G03F 7/12 , G03F 7/14 haben Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G03F 7/008       | 2-Punkt Untergruppe | . . Azide (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G03F 7/012       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Azide; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/016       | 2-Punkt Untergruppe | . . Diazoniumsalze oder Diazoniumverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/021       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Diazoniumverbindungen; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/022       | 2-Punkt Untergruppe | . . Chinondiazide (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G03F 7/023       | 3-Punkt Untergruppe | . . . Makromolekulare Chinondiazide; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G03F 7/025       | 2-Punkt Untergruppe | . . Nicht-makromolekulare fotopolymerisierbare Verbindungen mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifachbindung, z.B. Acetylenverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                           |
| G03F 7/027       | 2-Punkt Untergruppe | . . Nicht-makromolekulare fotopolymerisierbare Verbindungen mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, z.B. Ethylenverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                              |
| G03F 7/028       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Zusätzen zum Erhöhen der Lichtempfindlichkeit, z.B. Fotoinitiatoren [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03F 7/029       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Anorganische Verbindungen; Oniumverbindungen; organische Verbindungen mit anderen Heteroatomen als Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                       |
| G03F 7/031       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . Organische Verbindungen soweit nicht von G03F 7/029 umfasst [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G03F 7/032       | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Bindemitteln [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/033       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Polymeren als Bindemittel, erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt sind, z.B. Vinylpolymere [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                      |
| G03F 7/035       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Polyurethanen als Bindemittel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G03F 7/037       | 4-Punkt Untergruppe | . . . . mit Polyamiden oder Polyimiden als Bindemittel [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/038       | 2-Punkt Untergruppe | . . makromolekulare Verbindungen, die unlöslich oder unterschiedlich benetzbar gemacht werden (G03F 7/075 hat Vorrang; makromolekulare Azide G03F 7/012; makromolekulare Diazoniumverbindungen G03F 7/021) [5, 2006.01]                                                                                                                                                            |
| G03F 7/039       | 2-Punkt Untergruppe | . . Makromolekulare fotodepolymerisierbare Verbindungen, z.B. positiv arbeitende elektronenempfindliche Fotolacke [Resists] (G03F 7/075 hat Vorrang; makromolekulare Chinondiazide G03F 7/023) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                        |
| G03F 7/04        | 2-Punkt Untergruppe | . . Chromate (G03F 7/075 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Symbol     | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03F 7/06  | 2-Punkt Untergruppe | . . Silbersalze (G03F 7/075 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G03F 7/07  | 3-Punkt Untergruppe | . . . für Diffusionsübertragung [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G03F 7/075 | 2-Punkt Untergruppe | . . Siliciumhaltige Verbindungen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| G03F 7/085 | 2-Punkt Untergruppe | . . Lichtempfindliche Zusammensetzungen, gekennzeichnet durch haftungsverbessernde nicht-makromolekulare Zusätze (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                     |
| G03F 7/09  | 2-Punkt Untergruppe | . . gekennzeichnet durch Einzelheiten des Aufbaus, z.B. Schichtträger, Hilfsschichten (Schichtträger für Druckformen allgemein B41N) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                          |
| G03F 7/095 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit mehr als einer lichtempfindlichen Schicht (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03F 7/105 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Substanzen, z.B. Indikatoren, zum Sichtbarmachen der Strukturen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                     |
| G03F 7/11  | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Deckschichten oder Zwischenschichten, z.B. Trennschichten [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                           |
| G03F 7/115 | 3-Punkt Untergruppe | . . . mit Schichtträgern oder Schichten zum Erhalt eines Rastereffektes oder zum Verbessern des Kontaktes beim Kontaktkopieren in einem Vakuumrahmen [5, 2006.01]                                                                                                                                                          |
| G03F 7/12  | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellen von Siebdruckformen oder ähnlichen Druckformen, z.B. Schablonen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03F 7/14  | 1-Punkt Untergruppe | . Herstellen von Lichtdruckformen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G03F 7/16  | 1-Punkt Untergruppe | . Beschichtungsverfahren; Vorrichtungen dafür (Aufbringen von Beschichtungen auf Trägermaterialien allgemein B05; Aufbringen lichtempfindlicher Zusammensetzungen auf den Schichtträger für fotografische Zwecke G03C 1/74) [1, 2006.01]                                                                                   |
| G03F 7/18  | 2-Punkt Untergruppe | . . Beschichten gekrümmter Oberflächen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G03F 7/20  | 1-Punkt Untergruppe | . Belichten; Vorrichtungen dafür (fotografische Kopiergeräte G03B 27/00) [1, 4, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                   |
| G03F 7/207 | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorrichtungen zum Scharfeinstellen, z.B. selbsttätig (Kombinationen von Positionieren und Scharfeinstellen G03F 9/02; Systeme zum automatischen Erzeugen von Scharfeinstellungssignalen allgemein G02B 7/28; Vorrichtungen zum selbsttätigen Scharfeinstellen von Projektions-Kopier- Geräten G03B 27/34) [4, 2006.01] |
| G03F 7/213 | 2-Punkt Untergruppe | . . gleichzeitiges Belichten von verschiedenen Stellen derselben Oberfläche mit demselben Lichtmuster (G03F 7/207 hat Vorrang) [4, 2006.01]                                                                                                                                                                                |
| G03F 7/22  | 2-Punkt Untergruppe | . . aufeinanderfolgendes Belichten von verschiedenen Stellen derselben Oberfläche mit demselben Lichtmuster (G03F 7/207 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01]                                                                                                                                                                       |
| G03F 7/23  | 3-Punkt Untergruppe | . . . selbsttätige Vorrichtungen dafür [4, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| G03F 7/24  | 2-Punkt Untergruppe | . . Gekrümmte Oberflächen [1, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G03F 7/26  | 1-Punkt Untergruppe | . Verarbeitung von lichtempfindlichen Materialien; Vorrichtungen dafür (G03F 7/12-G03F 7/24 haben Vorrang) [3, 5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                 |
| G03F 7/28  | 2-Punkt Untergruppe | . . zur Herstellung von Pulverbildern (G03F 3/10 hat Vorrang) [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G03F 7/30  | 2-Punkt Untergruppe | . . Bildmäßiges Entfernen mit Hilfe von Flüssigkeiten [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G03F 7/32  | 3-Punkt Untergruppe | . . . Flüssigkeitszusammensetzungen dafür, z.B. Entwickler [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G03F 7/34  | 2-Punkt Untergruppe | . . Bildmäßiges Entfernen durch selektive Übertragung, z.B. Abziehverfahren [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                   |
| G03F 7/36  | 2-Punkt Untergruppe | . . Bildmäßiges Entfernen, soweit nicht von den Gruppen G03F 7/30-G03F 7/34 umfasst, z.B. mittels eines Gasstromes, Plasmas [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                   |
| G03F 7/38  | 2-Punkt Untergruppe | . . Vorbehandlung vor dem bildmäßigen Entfernen, z.B. Vorbacken [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                               |

| Symbol           | Typ                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G03F 7/40        | 2-Punkt Untergruppe | . . Nachbehandlung nach dem bildmäßigen Entfernen, z.B. Backen [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| G03F 7/42        | 2-Punkt Untergruppe | . . Abziehen oder Agenzien dafür [5, 2006.01]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>G03F 9/00</b> | <b>Hauptgruppe</b>  | <b>Registergerechtes oder sonstiges Positionieren von Kopiervorlagen, Masken, Rastern, fotografischen Folien oder strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. selbsttätig (G03F 7/22 hat Vorrang; Herstellen von Kopiervorlagen G03F 1/00; bei fotografischen Kopiergeräten zur Herstellung von Kopien G03B 27/00) [1, 4, 2006.01]</b> |
| G03F 9/02        | 1-Punkt Untergruppe | . kombiniert mit Mitteln zum automatischen Scharfeinstellen (automatisches Scharfeinstellen allgemein G02B 7/09; Systeme zum automatischen Erzeugen von Scharfeinstellsignalen G02B 7/28) [4, 2006.01]                                                                                                                                       |